⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-223954

④公開 平成2年(1990)9月6日

 ⑩Int. Cl.³
 識別記号
 庁内整理番号

 G 03 F 7/085
 7124-2H

 C 08 F 299/02
 MRV
 7445-4 J

 C 08 G 59/18
 NLE
 8416-4 J

 G 03 F 7/004
 5 1 2
 7124-2H

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全9頁)

会発明の名称 感光性樹脂組成物

②特 願 平1-44384

②出 願 平1(1989)2月24日

⑫発 明 者 大 野 秀 樹 大阪府吹田市千里山星ケ丘 9 - 203

@発 明 者 坂 口 芳 和 岐阜県大垣市青柳町300番地 イビデン株式会社青柳工場

内

⑪出 願 人 日本合成化学工業株式 大阪府大阪市北区野崎町 9番 6 号

会社

⑪出 願 人 イビデン株式会社 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地

②代 理 人 弁理士 大石 征郎

## 明 細 き

# 1 発明の名称

感光性樹脂組成物

# 2 特許請求の範囲

」、部分(メタ)アクリル化クレソールノボラック型エポキシ樹脂(A)、エチレン性光重合性モノマー(B)、光底合開始剤(C) および熱硬化剤(D) よりなる組成物において、前記熱硬化剤(D) としてカルボン酸ヒドラジドを用いたことを特徴とする感光性樹脂組成物。

2.部分(メク)アクリル化エポキシ樹脂(A) 100重量部に対するエチレン性光重合性モノマー(B)、光重合開始剤(C) および熱硬化剤(D)の配合剤合が、それぞれ5~50重量部、2~20重量部、1~20重量部である請求項1記載の感光性樹脂組成物。

3 . 無電解メッキレジスト用またはソルダーレジスト用である請求項1 記載の感光性樹脂組成物。

3 発明の詳細な説明

# 産業上の利用分野

本発明は、プリント配線基板製造に関して必要な無電解メッキレジスト用あるいはソルダーレジスト用に好適な感光性樹脂組成物に関するものである。

# 従来の技術

近時プリント配線基板の製造法として、基板上に無電解メッキだけで回路を形成するフルアディティブ法、鋼張積層板をエッチングして回路を形成した後、スルーホール部を無電解メッキのみによりメッキするパートリーアディティブ法が普及している。

フルアディティブ法においては、高密度徴細パターンを形成するために、レジスト (被状しらと トの場合とドライフィルム型レジストの場合とドライフィルム型レジストの場合と 現合 により朱露光部分を除去してパターンを形成し により朱露光部分を除去してパターンを形成し で無電解メッキを行う方法が採用される。 の場合、高温かつ強アルカリ性のメッキ条件 の場合をいう過品なメッキ条件を要するの

# 特開平2-223954(2)

で、レジストはこのようなメッキ条件に対する耐性を有することが要求される。またその際、メッキ浴を汚染してはならない。加えて、形成したレジストは永久レジストとして使用されるため、ハンダ耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性、耐湿性も併せ有することが要求される。

またパートリーアディティブ法においては、すでに回路が形成された基板の関胎層の上だけでなく、銅導体回路上への強固な密着性が必要され、スルーホール部分に銅導体回路が接続されている場合やバイアホール部分の銅導体回路上のように銅上に改正されたレジストと銅導体回路との界面が直接メッキ液にさらされる場合においた影が水でではならない。

そして液状レジストの場合、露光前の予値乾燥 により溶剤を揮発させることが必要であるが、こ のとき熱度合が起きると、高密度数細パターンの 形成が阻害されたり現像性が悪くなったりするの で、中低温では熱安定性が良く、それを越える温 度ではすみやかに実補反応が起こることが必要で ある。ドライフィルム型レジストの場合も、 同様 の理由から貯蔵安定性がすぐれていなければなら

また、回路の保護および基板に各種の部品をハンダ付けする限のブリッジ防止のために、基板上にソルダーレジストによる保護限を形成することが行われるが、このソルダーレジストも、ハンダ耐熱性、密着性、電気的特性、耐湿性等の特性を有すること必要である。

すなわち、特別昭 6 2 - 2 2 6 1 4 5 号公報に

成分①: クレゾールノボラック型エポキシ樹脂の1 エポキシ当量に対して 0.3~0.8 当量の (メタ) アクリル酸が付加された部分 (メタ) アクリ

ル化エポキシ樹脂、

成分②:1個以上のイソシアヌル環および3個以上のイソシアネート基を含有するジイソシアネートの三量体と、2個以上の(メタ)アクリロイル基および1個以上の水酸基を含有する化合物との反応生成物、

成分③:光增感剂、

成分@:熱硬化剤、

よりなるソルダーレジストが示されている。(メタ)アクリロイル基を有する化合物(アクリレート、ポリアクリレート、ポリメタクリレート等)の併用も可能である。 なお、然硬化剤の具体例としては、アミン化合物、アミン誘導体、イミダゾール誘導体があげられており、実施例ではジシアンジアミドを使用している

特 開 昭 6 2 - 7 7 7 3 号 公 報 お よび 特 開 昭 6 2 - 7 7 7 3 号 公 報 お よび 特 開 昭 6 2 - 7 7 7 4 号 公 報 に は 、 フェノールノボラック 型ェポキシ 樹脂 と 不 超和一 塩 茄酸 と を 反応 さ せ て 得 られる エポキシ ビニルエステル 樹脂 、 クレゾール

ノボラック型エボキシ樹脂と不飽和一塩基酸とを反応させて得られるエポキシピニルエステル樹脂、光重合性多官能ピニルモノマー、さらに必要に応じて有機溶剤からなるエポキシピニルエステル樹脂溶液と、光重合性開始剤と、アミン系硬化剤としては、脂肪はポリアミン類、芳香族ポリアミン類、脂質式ポリアミン類、ブミン類化合物などが使われている。

# 発明が解決しようとする課題

上述のように、フルアディティブ法またはパートリーアディティブ法における無電解メッキレジスト用の感光性樹脂組成物、あるいはソルダーレジスト用の感光性樹脂組成物としては、過酷なメッキ条件に対してもすぐれた耐メッキ性を有すると共に、メッキ浴を汚染しないこと、落板の樹脂層上のみならず鋼面に対しても高度の密着性を有すること、現像性が良好であること(液状レジ

特閒平2-223954(3)

ストの場合は露光前の予備乾燥によっても熱重合を生じず、ドライフィルム型レジストの場合は貯蔵中に硬化反応を生じないこと)、ハンダ耐熱性が良好であること、そのほか耐寒品性、耐溶性等レジストに要求される性質を具備することが必要であるが、このような要求を全て満たす感光性樹脂組成物は未だ開発途上にある。

この点、上述の特別昭 6 2 - 2 2 6 1 4 5 号公 程のソルダーレジストは、耐メッキ性がするたれている上、倒面に対する忠着性もすぐれているので注目され、また特別昭 6 2 - 7 7 7 3 号公報、特別昭 6 2 - 7 7 7 4 号公報のソルダーレジストは、特別昭 6 2 - 7 7 7 4 号公報のソルダーレジストイン・年間問題は物も興味があるが、メッキ裕のの時次が無視できないこと、回路基板への途かぶり現象に若干の架構反応を生じ、いわゆる熱かぶり乗を起こすことがあることなどの問題点がある。

本発明者らは、このような問題点が熱硬化剤の 不適合、たとえば、アミン類とメッキ液との間の 銷体の形成、予備乾燥時の熱架桶反応の進行など に起因するのではないかと考え、熱硬化剤につき 競 意 研究 を 重ねた 結果、 本発明を見出すに至った。

#### 護題を解決するための手段

本発明の感光性樹脂組成物は、部分(メタ) アクリル化クレゾールノボラック型エポキシ樹脂(A)、エチレン性光度合性モノマー(B)、光重合開始剤(C) および熱硬化剤(D) よりなる組成物において、前記熱硬化剤(D) としてカルボン酸ヒドラジドを用いたことを特徴とするものであ

以下本発明を詳細に説明する。

#### (A) 成分

部分(メタ)アクリル化クレゾールノボラック型エポキシ樹脂(A) は、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂にアクリル酸または/およびメタクリル酸を反応させることにより得られる。クレゾールノボラック型エポキシ樹脂以外のエポキシ樹脂は、ハンダ耐熱性が劣るので本発明の目的には適当でない。

(メタ) アクリル酸は、クレゾールノポラック

型エポキシ樹脂の1 エポキシ当量に対して 0.3~ 0.8 当遅付加させることが好ましい。(メタ)アクリル酸の付加量の過少は光硬化性の不足を招き、一方その過多は熱硬化性の低下、耐熱性の不足を招く。

クレゾールノボラック型エボキシ樹脂と(メタ)アクリル酸との反応は、無触媒であるいは3級アミン系化合物やホスフィン系化合物などのエステル化触媒の存在下、適当な溶剤中で行われる。反応温度は、通常40~140℃程度に設定する。

## (B) 成分

エチレン性光重合性モノマー(B) としては、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジェチレングリコールジ(メタ)アクリレート、テトラエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、プチレングリコールジ(メタ)アクリレート、オオペンチルグリコールジ(メタ)アクリ

レート、1、6-ヘキサングリコールジ(メタ) アクリレート、トリメチロールプロパントリ (メ タウ アクリレート、ペンタエリスリトールトリ (メタ) アクリレート、ペンタエリスリトール テトラ (メタ) アクリレート、ジペンタエリスリ トールペンタ(メタ) アクリレート、ジペンタエ リスリトールヘキサ (メタ) アクリレート、2, 2 - ピス [ 4 - ( メタ ) アクリロキシ (ジエト キジ) フェニル] プロパン、2,2-ピス〔4-(メタ) アクリロキシ (ポリエトキシ) フェニ ル] プロパン、トリス(メタ)アクリロキシエチ ル) イソシアヌレート、ウレタンアクリル、エポ キシアクリルなどの多官佐のモノマーがあげら れ、2-ヒドロキシエチル(メタ)フクリレー ト、2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレー ト、 2-ヒドロキシブチル(メタ)アクリレー . ト、フェノキシエチレングリコール(メタ)アク リレート、 2 - フェノキシー 2 - ヒドロキシブロ ピル (メタ) アクリレート、2 - (メタ) アクリ ロイルオキシー2-ヒドロキシプロピルフタレー

# 特閒平2-223954(4)

ト、 3 - クロロー 2 - ヒドロキシプロピル (ノ タ) アクリレート、エチレングリコールモノメチ ルエーテル (メタ) アクリレート、エチレングリ コールモノエチルエーテル (メタ) アクリレー ト、ジェチレングリコールモノメチルエーテル (メタ) アクリレート、ジェチレングリコールモ ノエチルエーテル(メタ) アクリレート、ジエチ レングリコールモノーn-モノプロピルエーテル (メタ) アクリレート、トリエチレングリコール モノエチルエーテル (メタ) アクリレート、ポリ エチレングリコールモノ (メタ) アクリレート、 グリセリンモノ (メタ) アクリレート、エチル (メタ) アクリロキシフタレート、エチレングリ コール (メタ) アクリレートヒドロキシフタレー ト、エチレングリコール(メタ)アクリレートサ クシネート、フェノキシエチレングリコール(メ タ) アクリレート、N-メチロール(メタ)アク リルアミド、ダイアセトン (メタ) アクリルアミ ド、ジメチル(メタ)アクリルアミド、(メタ) アクリルアミド、ジメチルアミノエチル (メタ)

アクリレート、ジェチルアミノェチル (メタ) アクリレート などの単官能のモノマーも併用できる。上に例示のモノマー中にはプレポリマーと言えるものもあるが、本処明においてはエチレン性 光重合性モノマー(B) の範ちゅうに含まれるものとする。

エチレン性光重合性モノマー(B) の配合割合は、部分(メタ)アクリル酸化エポキシ関脂(A)100重量部に対し5~50重量部、好ましくは10~25重量部が適当であり、エチレン性光重合性モノマー(B) の過少は光重合性の不足を招き、その過多は耐熱性や密着性の低下を招く。

#### (C) 成分

光 魚 合 閉 始 剤 (C) としては、たとえば、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエーテル、ベンゾイン ロピルエーテル、ベンゾイン n ー ブチルエーテル、ベンゾイン 1 フ チルエーテル、ベンジインフェニルエーテル、ベンジルジフェニルジスルフィド、ジベンジル、ジアセチル、アントラキノン、2 - メチルア

ントラキノン、2-エチルアントラキノン、2t-ブチルアントラキノン、ナフトキノン、9. 10-フェナントレンキノン、ベンゾフェノン、 4 - プロモベンゾフェノン、2,2′、4 , 4′ - テトラクロロベンゾフェノン、2 - クロロー 4 \* - メチルベンゾフェノン、 3 - メチルベンゾ フェノン、4-t-ブチルベンゾフェノン、ピバ ロインエチルエーテル、ベンゾイルパーオキサイ ド、ベンジルケタール、ベンジルジメチルケター . ル、パラーヒープチルジクロロアセトフェノン、 ントン、2、4-ジェチルチオキサントン、アセ トフェノン、1.1 - ジクロロアセトフェノン、 パラーヒープチルジクロロアセトフェノン、2, 2 - ジェトキシアセトフェノン、2 , 2 - ジメト キシー2-フェニルアセトフェノン、2,2-ジ クロロー4ーフェノキシアセトフェノン、ミヒラ ーズケトン、フェニルグリオキシレート、αーヒ ドロキシイソブチルフェノン、ベンゾフェノンア ミン系、1-(4-イソプロピルフェニル)-2

- ヒドロキシー 2 - メチルー 1 - ブロバノン、 2 - メチルー [4 - (メチルチオ)フェニル] -2 - モルフォリノー 1 - プロパノンなどが例示される。これらは、単独でまたは併用して使用される。

光重合開始剤(C) の配合割合は、部分(メタ) アクリル化エポキシ樹脂(A) 100重量部に対し 1~20重量部、好ましくは2~15重量部が適当であり、光重合開始剤(C) が余りに少ないと光 硬化性が不足し、一方その量が余りに多いとメッキ裕汚染性が大きくなったり、耐熱性が低下した りする。

# (D) 成分

本苑明においては、 熱硬化剤(D) としてカルボン酸ヒドラジドを用いる。

カルボン酸 ヒドラジドの例としては、アジピン 酸ジヒドラジド、セパシン酸ジヒドラジド、ドデカン二酸ジヒドラジド、イソフタル酸ジヒドラジド、1,3-ピス(ヒドラジノカルボエチル)-5-イソプロピルヒダントイン、7,11-オク

# 特開平2-223954(5)

タデカン-1.18-ジカルボヒドラジド、エイコサン二酸ジヒドラジドなどがあげられ、特にアジピン酸ジヒドラジドおよびイソフタル酸ジヒドラジドが低硬である。

カルボン酸ヒドラジドは通常固形で入手され、 使用にあたってはできるだけ粒度を小さくした方 が熱硬化性および解像性の点で有利である。そこ で好ましくは平均粒径を10μ 以下にして使用 するのがよい。

熱硬化剤(D) としてのカルボン酸ヒドラジドの配合割合は、部分(メタ)アクリル化エポキシ 樹脂(A) 100飯量部に対し2~20瓶量部、好 ましくは3~10飯量部が適当であり、カルボン 酸ヒドラジドの量が余りに少ないと熱硬化性が不 足し、一方その量が余りに多いと電気特性や解像 性が低下する。

# その他の成分

上記(A)、(B)、(C) および(D) の各成分と共に、必要に応じ様釈剤、エポキシ機脂、充塡剤、 着色剤、可塑剤、レベリング剤、粘度調整剤、安

脂の添加量は、部分(メタ)アクリル化エポキシ 樹脂(A) 100重量部に対し50重量部以下とす るのが通常であり、エポキシ樹脂の添加量が過多 になると光硬化性が低下するようになる。好まし い範囲は40重量部以下である。

本発明の感光性樹脂組成物は、ブリント配線基板製造に限してのフルアディティブ法またはパートリーアディティブ法における無地解メッキレジスト用、あるいはソルダーレジスト用として特に有用であるが、海体回路と絶縁材料とを順次後み上げるビルドアップ法の層間絶縁材料用、エッチングレジスト用、金属の精密加工用、印刷インク

用をはじめ種々の用途に用いることもできる。 作 用

上記の感光性樹脂組成物が液状レジストである場合は、該樹脂は銅蛋積層板や回路を形成した基板に塗布され、予備乾燥により溶剤を揮散させた後、露光工程、現像工程、加熱硬化工程に供される。

.定剤、剤泡剤、カップリング剤、熱重合禁止剤などの公知の添加剤を配合することもできる。 カルボン酸ヒドラジド以外の熱硬化剤(フミン類やチォール類等)を本発明の趣旨を損なわない範囲で併用することもできる。

これらの総加剤のうち種 駅剤としては、セロソ ルブ、ブチルセロソルブ、セロソルブアセテート、カルビトー ル、ブチルカルビトール、エチルカルビトールア セテート、メチルエチルケトン、シクロヘキサノ ン、酢酸エチル、酢酸ブチル、メタノール・イソ プロパノール、トルエン、キシレン、石油エーテル、石油ナフサなどの有機溶剤が用いられる。

エポキシ樹脂としては、ピスフェノールA型エポキシ樹脂、ピスフェノールS型エポキシ樹脂、フェノールS型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂等のグリンジルエーテル型またはエステル型エポキシ樹脂、Nーグリンジル型エポキシ樹脂、脂質式エポキシ樹脂などがあげられ、その硬化剤を併用する。エポキシ樹

予備乾燥温度は通常60~100℃程度、高くとも120℃程度までの中低温に設定され、予備 乾燥時には熱架橋が生じないようにする。

予備乾燥枝は、フォトマスクを介して発光に供する。発光は通常紫外線照射により行い、その際の光瀬としては、高圧水銀灯、超高圧水銀灯カーボンアーク灯、キセノン灯、メタルハライドランブ、ケミカルランブ、ブラックライトなどが用いられる。露光量は、50~2000aJ/ca<sup>2</sup>程度とすることが多い

露光後の現像は、通常、1,1,1-トリクロロエタン、パークロロエチレン、メチレンクロライドなどの溶剤を用いて行う。

現像後は、120~180℃程度に加熱して熱 架構反応を進行させ、硬化の完全を図る。加熱硬 化に先立ち必要に応じて後露光を行うこともでき る。

加熱硬化後は、常法に従い、無電解メッキ工程 やハンダ付け工程に供する。

-447-

# 特開平2-223954 (6)

上記の感光性樹脂組成物がドライフィルム型 レジストである場合は、該ドライフィルムから保護フィルムを剝離除去しながら銅張 随層板や回路を形成した蒸板に貼着し、引き焼き露光、現像、加熱硬化を行えばよい。

熱硬化剤(D) としてのカルボン酸とドラジドは一種の潜在的硬化剤であって、予調乾燥時には硬化作用を示さないが、現像後の加熱硬化工程においてはすぐれた硬化作用を発揮する。そして上記(A)。(B)。(C) および(D) よりなる系において熱硬化剤(D) としてカルボン酸とドラジドを用いたときは、メッキ浴の汚染が効果的に抑制され、また鍋面や基板に対する密着性が確保される。

#### 実 施 例

次に実施例をあげて本発明をさらに説明する。 以下「部」、「%」とあるのは、特に断りのない 限り重量基準で表わしたものである。

(部分アクリル化クレゾールノボラック型エポキシ樹脂(A) の合成)

合成例 1

ゾールノボラック型エポキシ樹脂の固形分75% の樹脂液を得た。

## 合成例 3

アクリル酸に代えてメタクリル酸 2 0 3 部を用い、エチルセロソルプアセテートの 添加 量を4 0 1 部としたほかは合成例 1 を繰り返し、クレゾールノボラック型エポキシ버踊の 1 エポキシ当 最に対して 0.5当量のメタクリル酸が付加した部分メタクリル化クレゾールノボラック型エポキシ 44 胎の 因形分 7 5 %の 4 間 施を得た。

(感光性樹脂組成物の調製)

合成例1で得た樹脂液

# · 实施例 1

較化点80℃のクレゾールノボラック型エポキシ樹脂 20.0 部 ジベンタエリスリトールヘキサアクリレート 12.0 部 イルガキュアー 907(日本チバガイギー株式 会社製の光重合開始剤) 6.0 部 ジェチルチオキサントン 1.0 部 クレゾールノボラック型エボキシ樹脂 (大日本インキ化学工業株式会社製の「エピクロンNー673」) 1000部およびトルエン100部を120℃で混合して均一溶液とした後、p-メトキシフェノール1部、塩化コリン10部およびアクリル酸170部を加え、80℃で7時間反応させた。反応液を水洗後、トルエンおよび残留水を除去し、エチルセロソルブアセテート390部を加えた。

これにより、クレゾールノボラック型エポキシ 樹脂の1 エポキシ当量に対して 0.5当量のアクリル 飲が付加 した部分アクリル化クレゾールノボラック型エポキシ樹脂の固形分 7 5 %の樹脂液が得られた。

#### 合成例 2

アクリル酸の添加量を238部とし、エチルセロソルプアセテートの添加量を413部としたほかは合成例1を繰り返し、クレゾールノボラック型エポキン樹脂の1エポキシ当量に対して 0.7当量のアクリル酸が付加した部分アクリル化クレ

上記処方にて3本ロールを用いて混練を行い、 燃光性関所組成物を調製した。

## 实施例2

各成例 1 で得た樹脂液 80.0 部 軟化点 80でのクレゾールノボラック型 エポキシ 樹脂 20.0 部 ジベンタエリスリトールヘキサアクリレート 8.0 部トリメチロールプロパントリアクリレート 6.0 部イルガキュアー 907 (日本チバガイギー株式会社製の光重合開始制) 6.0 部 にラーズケトン 1.0 部 アウ粒径 10μ m 以下のイソフクル酸ジヒドラジド 6.0 部

-448-

# **Best Available Copy**

# 特開平2-223954(フ)

熟蛋合额止剂	0.05部
フタロシアニングリーン	0.15部
アクリル系レベリング剤	0.5 部

上記処方にて3本ロールを用いて混錬を行い、 感光性樹脂組成物を調製した。

#### 実施例3

1		台	庻	И	2	Ţ	<b>4</b>	た	树	脜	稵							1 0	7.	0	ä
1		ジ	~	ン	9	×	ŋ	z	ŋ	ŀ	-	ル	^	*	サ	7	1	IJ	V.	-	ŀ
Į																		3	2.	0	部
I		1	ル	ガ	*	_	7	-	9	0 7	(	B	本	Ŧ	٨,	ガ	1	¥	_	株	丈
Ì	슾	社	製	Ø	光	垂	đ	閉	始	餌	)								6.	0	솲
1		ジ	x	Ŧ	ル	Ŧ	*	+	サ	ン	۲	ン							1.	0	쇎
Į		Ŧ	均	粒	径	10	μ	•	빘	ኍ	Ø	ŧ	٠,	シ	ン	馘	ジ	۲	۴	Ē	ジ
ĺ	۲																		5.	0	솲
I		熱	K	đ	敍	止	剤												0.	0 5	統
I		7	9	D	シ	7	=	ン	I	IJ	-	ン							٥.	15	쉵
ı		7	1	ŋ	n	系	V	ベ	ŋ	ン	1	剤							0.	5	部

上記処方にて3本ロールを用いて混練を行い、 感光性樹脂組成物を調製した。

## 实施例 4

\$	÷	社	製	Ø	光	K	A	朋	始	剤	)								6.	0	韶
		ij	ᅩ	<b>+</b>	ル	Ŧ	*	*	サ	ン	۲	ン							1.	0	部
		72	均	粒	径	1 0	μ		以	ፑ	Ø	1		3	-	۲	ス	(	٤	۴	ラ
:	,	,	カ	ル	ボ	<b>x</b> .	Ŧ	ĸ	)	-	5	-	1	ν	ナ	0	۲	ル	۲	¥	ン
	۲	1	ン											•					9.	0	部
		热	垂	A	燕	止	剤												٥.	0 5	部
		っ	9	0	シ	7	=	ン	IJ	ŋ	_	ン							0.	1 5	部
l.		7	7	ŋ	ル	来	V	ベ	IJ	ン	1	剤							0.	5	部

上記処方にて3本ロールを用いて混練を行い、 感光性樹脂組成物を調製した。

## 比較例 1

アジピン酸ジヒドラジドの添加を省略し、代 りに四国化成工築株式会社製のイミダゾール系の 熱硬化剤Cn Zを 4.0部用いたほかは実施例 1 を 級り返し、感光性樹脂組成物を調製した。

## 比較例 2

イソフタル酸ジヒドラジドの移加を省略し、代 りに四国化成工業株式会社製のイミダゾール系の 熱硬化剤 2 M Z · C N S を 8.0部用いたほかは 実施例 2 を繰り返し、感光性樹脂組成物を調製し

i		a	庒	64	3	T	149	た	树	Rί	液							8	0.	0	끎
ĺ		軚	化	<u>,</u> ā	8 0	ъ	Ø	1	レ	ゾ	_	ル	,	ボ	Ð	7	2	型	ᆂ	₩,	+
	シ	ഠ	Ħú															2	0.	0	韶
		ジ	~	ン	9	x	IJ	ス	IJ	ŀ	_	ル	^	*	サ	7	1	ŋ	L	_	۲
																		1	2.	0	셠
		1	ル	ガ	+	_	7	_	9	0 7	(	B	本	4	, (	ガ	1	¥	-	株	式
	会	社	製	Ø	光	重		BĄ	抽	剂	)								6.	0	舒
		ij	<u> </u>	f	n	4	*	*	サ	ン	۲	ン							1.	0	Ħ
		푸	均	粒	径	10	щ		빘	ፑ	Ø	۴	Ŧ	カ	ン	耐	ジ	۲	۴	Ŧ	ジ
	ř																		7.	0	部
		熱	Æ	đ	燕	止	剤												٥.	0 5	洪
		7	Þ	D	シ	7	=	ン	1	IJ	_	ン							٥.	15	部
		7	1	ŋ	n	釆	V	~	ŋ	ン	H	剤							0.	5	Ħ

上記処方にて3 本ロールを用いて認練を行い、 感光性樹脂組成物を調製した。

#### 字族例 5

部	0	7.	10							颒	Rú	捌	た	得	で	2	81	庻	A	
ŀ	-	V	ŋ	1	7	サ	*	^	ル	_	ŀ	IJ	ス	ŋ	<u> </u>	ŋ	ン	~	ij	
部	0	2.	1																	
_	14			,			_		_	,				_						

イルガキュアー 907(日本チパガイギー株式

た・

## H: 40 64 3

アジピン酸ジヒドラジドの添加を省略し、代りに熱硬化剤としてジシアンジアミド 5.0部と 2 - メチルイミダゾール 0.3部との混合物を用いたほかは実施例 3 を繰り返し、感光性樹脂組成物を調製した。

(垫工、舞光、現像、加熱硬化)

実施例 1 ~ 3 および比較例 1 ~ 3 の感光性樹脂組成物を、研磨処理した鋼張ガラスエポキシ基板およびニトリルゴム系接着剤を塗布したガラスエポキシ基板の各々にパーコーターを用いて 3 5 μ = 厚さに塗布した。

これを80℃で30分予饷乾燥し、形成したレジストに直接フォトマスクを接触させ、3KW超高圧水銀灯を使用して照射量1000mJ/cm<sup>2</sup>の条件でמ光を行った。

第光終了後、変性1、1、1-トリクロロエタンを用いて、温度20℃、スプレー圧2 kg/cm²の 条件下に30秒間現像を行い、パターンを形成し

# 特開平2-223954(8)

現像終了後、150℃で1時間加熱硬化を行 い、レジスト膜を形成させた。

# (無電解鋼メッキ試験)

レジスト膜を形成させた餌蛋ガラスエポキシ基 版を、硫酸銅、エチレンジアミンテトラ酢酸ナト リウム、ホルマリン、ポリエチレングリコール、 2.2°-ジピリジル、水酸化ナトリウムを含む 市販の無電解網メッキ液に投資し、裕温72℃。 p H 12.4、投資時間 1 5 時間のメッキ条件で無電 解銅メッキを行った。析出鍋皮膜の厚さは約35 μョ であった。

(評価方法)

#### 現像性

現像面を目視およびSEM観察した。

# レジスト腹の表面硬度

鉛筆硬度 (JIS K 5400) を測定した。

# レジスト膜のハンダ耐熱性

280℃のハンダ裕に30秒間フロー技の外観 を目視観察し、次の3段階で評価した。

O:良好、ム:光沢不良、×:フクレ・変色 レジスト膜の鋼面医蓋性

餌面上および接着剤層面上の両方につき、 1 ■■ 巾ゴバン目カット後のセロハン粘着テープ剝離試

#### レジスト股の外段

無電解メッキ後のものにつき目視観察した。

# 異常メッキ析出性

レジスト膜への銅メッキ析出の有無、回路部へ のメッキ個所の有無などを目視観察した。

#### 銀皮膜の性能

析出した銅皮膜 (膜厚約30μm)を巾10mm× 長さ8 0 mmに切断し、2 mm/minの引張速度で引張 試験を行い、引張強度および伸びを測定した。

結果を第1表に示す。

第1表から明らかなように、熱硬化剤(D) とし てカルポン酸ヒドラジドを用いた実施例1~3に あっては、強限性能および無電解メッキ特性が抵 めてすぐれていることがわかる。

	実施例 1	実施例2	実施例3	実施例 4	実施例 5	比較例 1.	比較例2	比較例3
现像性	良好	良好	良好	良好	良好	不良	良好	良好
<b>塗膜性能</b>								
鉛筆硬度	311	3H	3 H	3 H	314	3 H	311	3Н
ハンダ耐熱性	0	0	0	0	0	×	0	0
対銅面密着性	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	50/100	100/100	100/100
無電解メッキ特性								
レジスト外観の変質	良好	良好	良好	良好	良好	_	良好.	良好
対斜面密着性	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	_	20/100	80/100
対樹脂層面密着性	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	-	100/100	100/100
異常メッキ析出性	なし	なし	なし	なし	なし	-	なし	あり
夠皮膜性能			Ì					,
引張強度 (kgf/mm)	46	43	45	40	45	-	41	-
伸び (%)	8.5	8.0	8.8	6.7	8.0	_	3.5	ł –

# 特閒平2-223954 (9)

寒品性、耐溶剂性、耐湿性等の性質も良好である。

よて本発明の感光性樹脂組成物は、ブリント配線基板製造に限してのフルアディティブ法またはパートリーアディティブ法における無電解メッキレジスト用、あるいはソルダーレジスト用の感光性樹脂組成物として最適である。

特許出願人 日本合成化学工業株式会社 特許出願人 イ ピ デ ン 株 式 会 社 代 理 人 弁理士 大 石 征 即[版][元]

# 発明の効果

部分(メタ)アクリル化クレゾールノボラック型エポキシ樹脂(A)、エチレン性光重合性モノマー(B)、光重合開始剤(C) および熱硬化剤(D)よりなる系において熱硬化剤(D)としてカルボン酸ヒドラジドを本発明の感光性樹脂組成物にあっては、次のような顕著な効果が奏される。

被状レジストの場合、露光前の予備乾燥時の熱架構反応は生じず、一方現像後の知熟硬化反応はすみやかに進行するので、現像性がすぐれておりかつ高密度数細パターンの形成が可能となる。ドライフィルム型レジストの場合も貯蔵安定性が良好である。

そして、形成したレジストを高温かつ強アルカリ性のメッキ裕に長時間投積するという過酷な無電解メッキを行っても、すぐれた耐メッキ性が得られる上、メッキ裕の汚染も効果的に抑制される。

また形成したレジストは、銅面および基板に対する密着性がすぐれており、ハンダ耐熱性、耐

# 手統補正費 (自発)

平成2年 3月30日

特許庁長官 吉田文紋 殿

1. 事件の表示

平成1年特許顯第44384号

2. 発明の名称

感光性树脂组成物

3. 補正をする者

本件との関係 特許出願人

住 所 大阪市北区野崎町 9 番 6 号

名 称 (410) 日本台成化学工浆株式会社

代表者 大 桶 雅 一 (ほか1名)

4. 代理人 〒 533

住 所 大阪市東淀川区東中島1丁目19番11号 大坡ビル (電話05-323-0038.番.)

氏名 (8788) 弁理士 大石 征 郎

5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の欄

- 6. 補正の内容
- (1) 本願明細書31頁3行の「よて」を「よって」と訂正す

る.



177 下